

# 气流对电弧螺旋不稳定性的影响\*

宫继全 宫野 刘金远 张鹏云

(大连理工大学三束材料表面改性国家重点实验室, 116024)

(2001 年 6 月 9 日收到, 2001 年 7 月 12 日收到修改稿)

采用与时间有关的线性微扰理论, 研究了气流作用下电弧等离子体的螺旋不稳定性, 导出了相应方程和满足的边界条件, 给出了临界 Maecker's 数和不稳定性增长率等定量结果. 计算结果表明, 轴向气流对电弧稳定性起重要作用.

关键词: 电弧, 稳定性, 气流作用

PACC: 5280, 5230, 5265

## 1 引 言

近年来, 电弧等离子体在煤粉气化、等离子切割、断路器等诸多领域中有广泛的应用. 但是, 由于电弧等离子体受力环境复杂<sup>[1]</sup>, 包含有电磁力、气流动力、黏滞力、热力等, 并且其边缘处于非平衡态, 边界条件复杂. 所以, 直到目前为止, 国内外仅有少量工作, 从简单模型出发, 用磁流体动力学理论来研究, 并且都假设宏观气流速度为零  $v_0 = 0$ , 而没有研究非零等离子体流的平衡<sup>[2-4]</sup>. 然而, 在电弧的实际应用中, 大多数情况下, 都存在着宏观的气流运动. 例如, 等离子体切割、喷涂的发生器中需用气流压缩电弧, 以获得高功率和高功率密度的电弧; 在等离子体焊接时, 必须通入惰性气体(如 Ar)的气流, 以防止工件的氧化; 又如高压输电线路中的气吹断路器, 需用高速气流冷却触头间电弧, 以提高断路器的开断能力. 而宏观气流的出现, 将与电弧发生强烈的相互作用, 从而使电弧或气流与它们分别单独存在时的特性有很大的变化. 实验发现, 气流对电弧等离子体螺旋不稳定性起稳定作用. 但相应的理论、数值研究都没有很好开展. 为此, 本文研究了平衡气流  $v_0 \neq 0$  的情形, 分别讨论了旋转气流、轴向气流的作用, 以及它们共同的作用. 计算结果表明, 轴向气流对电弧稳定性起重要作用, 这与实验结果相符合.

## 2 基本方程

描述电弧等离子体运动的基本方程是简化磁流体力学(MHD)方程组<sup>[5]</sup>, 考虑到外加气流后, 一阶线性磁流体力学方程组为

$$\Delta q_1 - 2\mu_0 j_{1z} j_0 = 0, \quad (1)$$

$$\Delta \tilde{\omega}_{1z} + \eta^{-1} \nabla \times (\mathbf{j} \times \mathbf{B})_{\lambda_z}, \quad (2)$$

$$\Delta W_1 + \eta^{-1} \frac{\partial q_1}{\partial z} - \alpha^{-1} \frac{\partial (\mathbf{j} \cdot \mathbf{E})_{\lambda}}{\partial z} + \eta^{-1} (\mathbf{j} \times \mathbf{B})_{\lambda_z} = 0, \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_1 = 0, \quad (4)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_1 = 0, \quad (5)$$

$$\mathbf{j}_1(r) = \sigma_0(r) \mathbf{E}_1(r) + \sigma_1(r) \mathbf{E}_0(z), \quad (6)$$

$$\nabla \times \mathbf{B}_1 = \mu_0 \mathbf{j}_1, \quad (7)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0. \quad (8)$$

$$D_B \hat{S}_1^i - f^i(\rho) \lambda \hat{S}_1^i / d\rho + 4\alpha(\omega_0 - kv_0(r)) \mathcal{K}(\sigma_0 E_0^2) f^i(\rho) \mathcal{K}(\zeta \rho^2 / \rho_c^2 - 2) \rho \hat{S}_1^i = \alpha f^i(\rho) \mathcal{Y}(\hat{\omega}_{1\phi}^i / k + id\hat{W}_1^i / d\rho - \hat{\epsilon}_c) \mathcal{Y}k - (\mathbf{j} \cdot \mathbf{E})_{\lambda} / k^2, \quad (9)$$

$$D_B \hat{S}_1^e - f^e(\rho) \lambda \hat{S}_1^e / d\rho + 2\alpha(\omega_0 - kv_0(r)) \rho f^e(\rho) \mathcal{K}(\sigma_0 E_0^2 \rho_c^2 (1 - \zeta/2)) \hat{S}_1^e = \alpha f^e(\rho) \mathcal{Y}(\hat{\omega}_{1\phi}^e / k + id\hat{W}_1^e / d\rho - \hat{\epsilon}_c) \mathcal{Y}k, \quad (10)$$

其中  $\eta$  为黏性系数, 电导率  $\sigma$  选用抛物线形分布, 即柱内电导率  $\sigma = \sigma_0(r) = \sigma_0(1 - \zeta^2/r_c^2)$ , 其中  $\sigma_0$  为常数;  $\zeta$  为形状因子. 上角标  $i, e$  分别表示电弧内

\* 国家自然科学基金(批准号: 19875007)资助的课题.

外的量。(1)–(3)式是动量扰动方程(4)–(8)式为电磁场扰动方程(9)和(10)式为能量扰动方程。所引用的辅助量以及各物理量的意义见文献[2]和[6]。

### 3 扰动方程求解

采用双通道模型,设稳态平衡时电弧是半径为  $r_c$  的无限长圆柱,通道半径为  $r_c$ ,管壁半径为  $R$ 。考虑到径向气流速度通常很小,外部气流取如下形式<sup>[6]</sup>,

$$v_0 = r\omega_0 e_\varphi + v_0(r) e_z, \quad (11)$$

其中轴向气流  $Z$  方向取抛物线形式为

$$v_0(r) = ar^2 + b. \quad (12)$$

引入辅助量的无量纲形式<sup>[2]</sup>(上角标 \* 表示无量纲形式)

$$\begin{aligned} q_1^* &= k^2 q_1(\mu_0 j_0^2 \rho_c); \\ \omega_1^* &= k^2 \eta_1(\omega_{1r}, i\omega_{1\phi}, i\omega_{1z})(\mu_0 j_0^2 \rho_c); \\ W_1^* &= ik^3 \eta W_1(\mu_0 j_0^2 \rho_c); \\ S_1^* &= S_1/IE_0. \end{aligned} \quad (13)$$

通过复杂的数学推导<sup>[7,8]</sup>,方程(1)(2)(3)的解分别为

$$\begin{aligned} \hat{q}_1^{*i} &= c_1 I_1(\rho) + M_2 A \zeta \rho I_1'(\rho) + A \{ (M_1 - 5/2 \\ &\quad - \zeta/\rho_c) \zeta - \rho_c^2 \} \rho I_1'(\rho) \\ &\quad + [ \zeta/2 - 13 \zeta^2 (60 \rho_c^2) ] \rho^2 I_1(\rho) \\ &\quad + [ \zeta + 43 \zeta^2 (60 \rho_c^2) ] \rho^3 I_1'(\rho) \\ &\quad + [ -3 \zeta^2 (20 \rho_c^2) ] \rho^4 I_1(\rho) \\ &\quad + [ -3 \zeta^2 (10 \rho_c^2) ] \rho^5 I_1'(\rho) \}, \end{aligned} \quad (14)$$

$$\hat{q}_1^{*e} = c_7 I_1(\rho) + c_8 K_1(\rho), \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \hat{\omega}_{1z}^{*i} &= c_2 I_1(\rho) + M_2 A [ (\rho_c^2/4 + \zeta/2) \rho I_1'(\rho) \\ &\quad - \zeta \rho^2 I_1(\rho) ] + 6 - \zeta \rho^3 I_1'(\rho) / 12 \\ &\quad + A [ (M_1 - 1/2) \rho_c^2 / 2 \\ &\quad + (M_1 - 2) \zeta - \zeta^2 / \rho_c^2 ] \rho I_1'(\rho) \\ &\quad + A [ (3/8 - M_1/3) \zeta - 2 \zeta^2 (5 \rho_c^2) ] \\ &\quad \cdot \rho^2 I_1(\rho) + A [ -11 \zeta^2 (80 \rho_c^2) ] \rho^4 I_1(\rho) \\ &\quad + A [ (1/8 - M_1/6) \zeta + 2 \zeta^2 (5 \rho_c^2) ] \rho^3 I_1'(\rho) \\ &\quad + A [ -\zeta^2 (40 \rho_c^2) ] \rho^5 I_1'(\rho), \end{aligned} \quad (16)$$

$$\hat{\omega}_{1z}^{*e} = c_{11} I_1(\rho) + c_{12} K_1(\rho). \quad (17)$$

$$\begin{aligned} \hat{W}_1^{*i} &= c_4 [ -\rho I_1'(\rho) / 2 ] + c_3 I_1(\rho) \\ &\quad + M_2 A \{ \rho I_1'(\rho) / 4 - \rho^2 I_1(\rho) / 8 \} \\ &\quad + M_3 A [ (-\rho_c^2 - \zeta) \rho I_1'(\rho) + \zeta \rho^2 I_1(\rho) / 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\quad + \zeta \rho^3 I_1'(\rho) / 3 ] + A \{ -\rho_c^2 / 4 \\ &\quad + (M_1/2 - 5/4) \zeta - \zeta^2 (2 \rho_c^2) \} \rho I_1'(\rho) \\ &\quad + [ -M_1 \zeta / 4 + 5 \zeta / 8 + \rho_c^2 / 8 - \zeta^2 (40 \rho_c^2) ] \rho^2 I_1(\rho) \\ &\quad + [ 11 \zeta^2 (40 \rho_c^2) ] \rho^3 I_1'(\rho) \\ &\quad + [ -\zeta / 32 - 43 \zeta^2 (480 \rho_c^2) ] \rho^4 I_1(\rho) \\ &\quad + [ \zeta^2 (240 \rho_c^2) ] \rho^6 I_1(\rho) \}. \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} \hat{W}_1^{*e} &= c_5 [ -\rho I_1'(\rho) / 2 ] + c_8 [ -\rho K_1'(\rho) / 2 ] \\ &\quad + c_9 I_1(\rho) + c_{10} K_1(\rho). \end{aligned} \quad (19)$$

其中  $A = \epsilon_c \sqrt{r_c \rho_c^2 (1 - \zeta/2)^2 I_1'}$ ,  $M_2 = (1 - \zeta/2) \rho_c FM(t)$ ,  $M_3 = \pi \rho_c^2 (1 - \zeta/2) Mk$ ,  $c_1, c_2, c_3, c_7, \dots, c_{12}$  为待定积分常数。

方程(9)和(10)的解分别为

$$\begin{aligned} \hat{S}_1^{*i} &= \sum_{\gamma=1}^4 c_\gamma F_\gamma(\rho) + \epsilon_c Mk^{-1} F_5(\rho) / r_c \\ &\quad + \epsilon_c F_6(\rho) / r_c + \epsilon_c FM(t) F_7(\rho) / r_c \\ &\quad + \epsilon_c \tau Mk^{-1} F_8(\rho) / r_c, \end{aligned} \quad (20)$$

$$\hat{S}_1^{*e} = \sum_{\gamma=5}^{12} c_\gamma G_{\gamma-4}(\rho) + \epsilon_c \tau Mk^{-1} G_9(\rho) / r_c. \quad (21)$$

其中  $\tau = \pi r_c^2 \alpha / L$  是特征时间常数,而  $Mk = \alpha \mu_0 I / (\eta E_0)$  为 Maecker 数。 $F_\gamma, G_\gamma$  的表达式见文献[8]。

### 4 边界条件

考虑了气流作用后,边界条件如下:

$$\hat{S}_1^{*e}(\rho_w) = 0, \quad (22)$$

$$\begin{aligned} \hat{\omega}_{1\varphi}^{*e}(\rho_w) + d [ \hat{W}_1^{*e} + \pi^2 \rho_c^3 \hat{S}_1^{*e} / Mk ] d\rho &= 0 \\ (\rho = \rho_w), \end{aligned} \quad (23)$$

$$\hat{\omega}_{1r}^{*e}(\rho_w) = 0, \quad (24)$$

$$\hat{W}_1^{*e}(\rho_w) = 0, \quad (25)$$

$$\hat{S}_1^{*i} = 0, \quad (26)$$

$$\begin{aligned} d\hat{q}_1^{*i} / d\rho + ik(\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{B}}) \lambda_r \Big|_{\rho=\rho_c} (\mu_0 j_0^2 \rho_c) \\ - \epsilon_c \frac{\eta k^3 \mathbf{i}}{\mu_0 j_0^2 \rho_c} \frac{\partial v_{0z}(r)}{\partial \rho} \Big|_{\rho=\rho_c} = 0, \end{aligned} \quad (27)$$

$$\begin{aligned} d\hat{\omega}_{1z}^{*i} / d\rho - \hat{q}_1^{*i} / \rho \\ + ik(\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{B}}) \lambda_\varphi \Big|_{\rho=\rho_c} (\mu_0 j_0^2 \rho_c) = 0, \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} \hat{q}_1^{*e} + ik(\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{B}}) \lambda_z \Big|_{\rho=\rho_c} (\mu_0 j_0^2 \rho_c) \\ + \epsilon_c \frac{\eta k^3 \mathbf{i}}{\mu_0 j_0^2 \rho_c} \frac{\partial v_{0z}(r)}{\partial \rho} \Big|_{\rho=\rho_c} = 0, \end{aligned} \quad (29)$$

$$\hat{\omega}_{1z}^* = 0, \tag{30}$$

$$\hat{W}_1^* = 0, \tag{31}$$

$$d\hat{S}_1^*/d\rho = \frac{\epsilon_c}{\pi\rho_c r_c}, \tag{32}$$

$$d\hat{W}_1^*/d\rho + \pi^2\rho_c^3 d\hat{S}_1^*/d\rho / Mk - \epsilon_c \frac{\eta k^3 i}{\mu_0 J_0^2 \rho_c} \left. \frac{\partial v_{0z}(r)}{\partial \rho} \right|_{\rho=\rho_c} = 0, \tag{33}$$

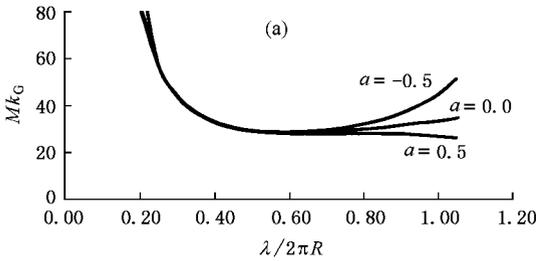
$$k\epsilon_c dS_0/d\rho |_{\rho=\rho_c} + \hat{S}_1(\rho) = 0. \tag{34}$$

### 5 螺旋不稳定性分析 ,计算结果与讨论

将扰动方程的解代入上述边界条件 ,可得矩阵形式的方程组

$$MC_c = 0.$$

令相应矩阵  $M$  的行列式等于零 ,可求得色散关系 ,进而可求得不稳定性增长率等结果 .



计算中 ,部分参数取自文献[ 3 ],其中  $I = 18A$  ,  $r_c/R = 0.11$  ,  $R = 10mm$  ,  $\zeta = 0.005$  ,计算结果分析如下 .

图 1 是取轴向气流为抛物形式时的作用效果 .当系数  $a$  取负值时 ,即气流方向与电弧螺旋扰动方向一致时 ,相应的临界 Maekker 's 数  $Mk_c$  比无气流情形的  $Mk_c$  高 ,稳定区域增大 ;而不稳定性增大率  $\Omega_0$  比无气流情形的  $\Omega_0$  低 ,因而增强了电弧的稳定性 .反之 ,当系数  $a$  取正值时 , $Mk_c$  低 ,稳定区域减小 ,而  $\Omega_0$  高些 ,电弧趋于不稳定 .

图 2 是轴向气流取恒定形式的作用效果 .对照图 1 ,作用效果比较明显 .当系数  $b$  取负值时 ,相应的  $Mk_c$  增高 ,稳定区域增大显著 ,同时电弧的稳定性也明显提高 ;反之 ,当  $b$  取正值时 , $Mk_c$  低 ,稳定区域减小 ,而  $\Omega_0$  高些 ,电弧稳定性降低 .

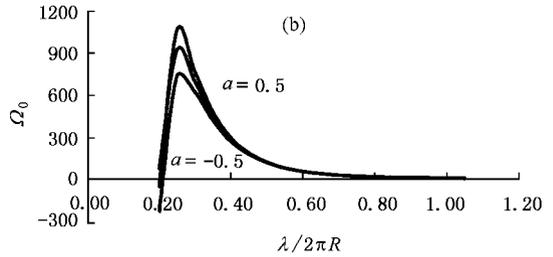


图 1 轴向气流取抛物线形式作用的结果 ( a )和( b )分别为临界 Maekker 数和 不稳定性增长率  $\Omega_0$  随波长  $\lambda/2\pi R$  变化的曲线(  $a$  分别取 0.5 0.0 , -0.5 参数  $b = 0.0$  )

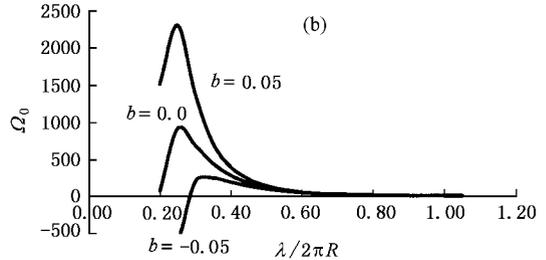
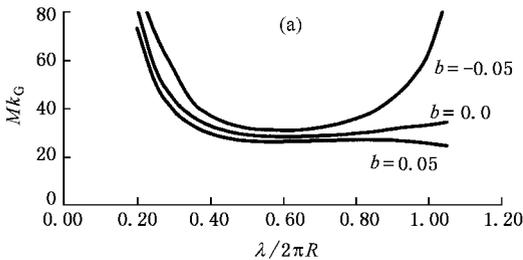


图 2 轴向气流取恒定形式的作用结果 ( a )和( b )分别为临界 Maekker 数和 不稳定性增长率  $\Omega_0$  随波长  $\lambda/2\pi R$  变化的曲线(  $b$  分别取 0.05 , 0.0 , -0.05m/s 参数  $a = 0.0$  )

图 3 是轴向气流取通用形式时对电弧稳定性的影响 .结果表明常数项起主要作用 .当  $a$  ,  $b$  同时取负值时 ,对电弧的稳定作用明显 ,稳定区域增大显著 .

图 4 考虑只加入旋转方向的气流的作用 .当气流的旋转系数  $\omega_0$  为正值 ,即旋转气流方向与电弧

螺旋扰动方向一致时 ,临界  $Mk_c$  增高 ,稳定区域增大显著 ,稳定性也有所增加 ;当  $\omega_0$  为负值时 , $Mk_c$  降低 ,稳定区域减小 .但旋转气流对电弧的稳定性影响不大 .

图 5 是外加气流的综合作用图 .当旋转气流  $\omega_0$  为正值 ,轴向气流为负值时 ,电弧的稳定区域和稳定

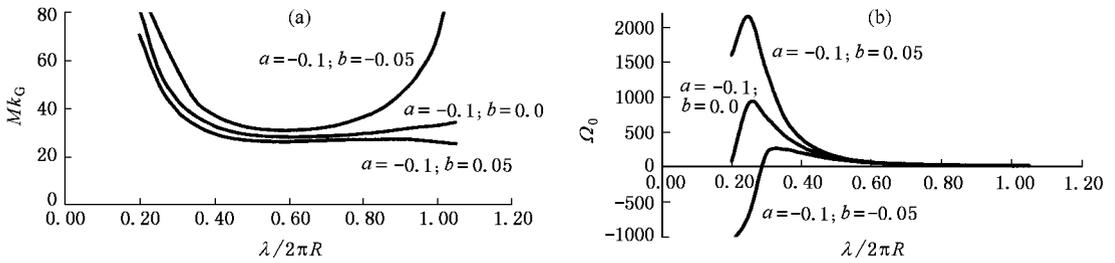


图 3 轴向气流取通用形式作用的结果 (a)和(b)分别为临界 Maekker 数和不稳定性增长率  $\Omega_0$  随波长  $\lambda/2\pi R$  变化的曲线( $a$  取  $-0.1$ ;  $b$  分别取  $0.05, 0.0, -0.05$  m/s)

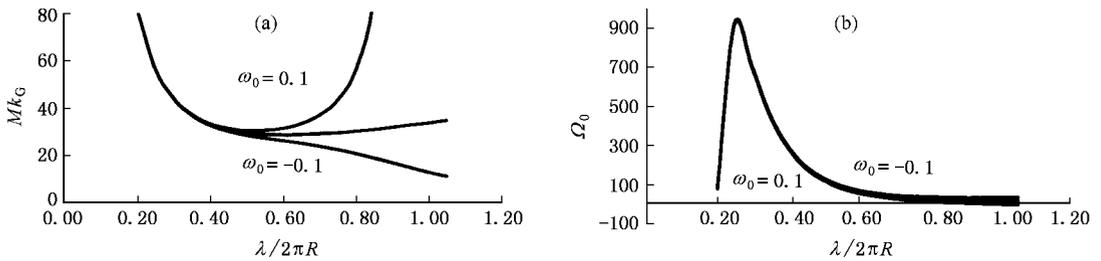


图 4 旋转气流  $\omega_0$  作用的结果 (a)和(b)分别为临界 Maekker 数和不稳定性增长率  $\Omega_0$  随波长  $\lambda/2\pi R$  变化的曲线( $\omega_0$  分别取  $0.1, 0.0, -0.1$  rad/s, 参数  $a=0.0, b=0.0$ )

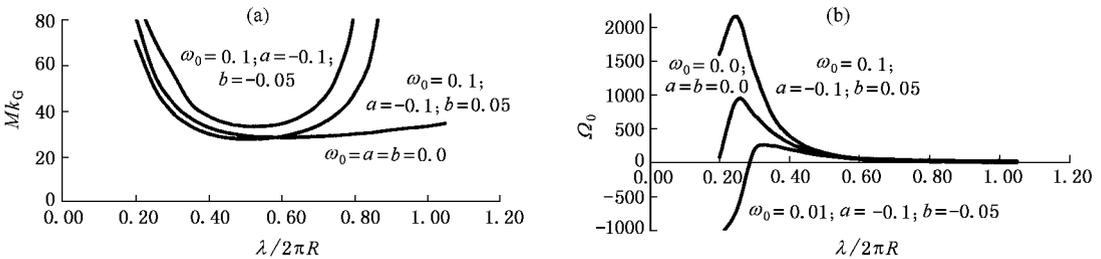


图 5 旋转气流和轴向气流共同作用结果 (a)和(b)分别为临界 Maekker 数和不稳定性增长率  $\Omega_0$  随波长  $\lambda/2\pi R$  变化的曲线( $\omega_0$  取  $0.1$  rad/s;  $a$  取  $-0.1, b$  分别取  $0.05, 0.0, -0.05$  m/s)

性都明显增加.当改变轴向气流  $b$  的符号为正时,稳定性变弱明显,但稳定区域还是比未加气流时增大.

综上所述,轴向气流和旋转气流对电弧的稳定

性确实起作用,尤其是轴向气流,起着重要的作用.在实验中,我们也确实发现了这种现象,仅仅用旋转气流,电弧还很不稳定,一旦加上轴向气流,电弧马上变成笔直的柱子.

[ 1 ] Sun J S, Wu C S 2001 *Acta Phys. Sin.* **50** 209 (in Chinese) [ 孙俊生、武传松 2001 物理学报 **50** 209 ]  
 [ 2 ] Huelsmann H G 1987 *J. Mentel. Phys. Fluids* **30** 2266  
 [ 3 ] Huelsmann H G 1987 *J. Mentel. Phys. Fluids* **30** 2274  
 [ 4 ] Liu J Y, Gong Y et al. 1996 *Acta Phys. Sin.* **45** 608 (in Chinese) [ 刘金远、宫野等 1996 物理学报 **45** 608 ]  
 [ 5 ] Liu J Y, Gong Y et al. 2000 *Acta Phys. Sin.* **49** 502 (in Chinese) [ 刘金远、宫野等 2000 物理学报 **49** 502 ]

[ 6 ] Gong Y, Liu W Y, Liu J Y et al 2001 *Phys. Plasmas* **8** 3833  
 [ 7 ] Liu J Y, Gong Y et al 1997 *Journal of Dalian Univ. of Technology* **37** 187 (in Chinese) [ 刘金远、宫野等 1997 大连理工大学学报 **37** 187 ]  
 [ 8 ] Gong J Q 2001 *Thesis for the Master's Degree.* ( Dalian Univ. of Technology )(in Chinese) [ 宫继全 2001 大连理工大学硕士学位论文 ]

## The effect of gas flow on the arc helical instability\*

Gong Ji-Quan Gong Ye Liu Jin-Yuan Zhang Peng-Yun

( State Key Laboratory for Material Modification by Laser , Ion and Electron Beams , Dalian University of Technology , Dalian 116024 , China )

( Received 9 June 2001 ; revised manuscript received 12 July 2001 )

### Abstract

The effect of gas flow on the helical instability is studied by using linear time perturbation theory in this paper , The corresponding equations and the boundary conditions are deduced . The marginal Maecker 's number and the growth rate of the helical instability are given . Computational results show that the axial gas flow play the main role on the arc stability .

**Keywords** : arc , stability , gas flow effect

**PACC** : 5280 , 5230 , 5265

---

\* Project supported by the National Natural Science Foundation of China ( Grant No. 19875007 ).